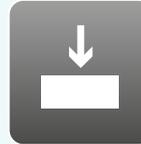
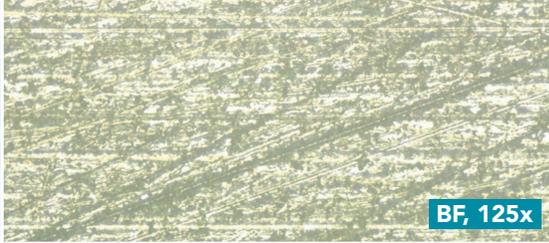
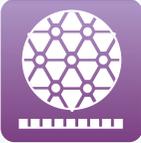
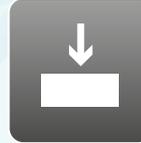
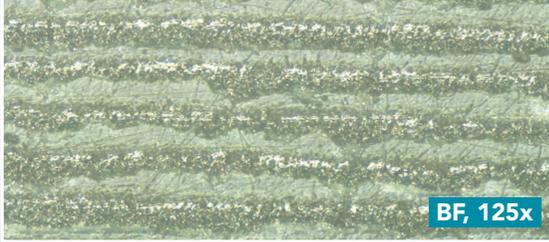
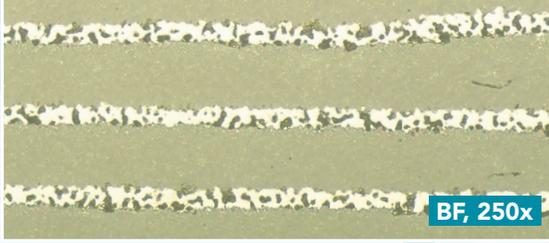
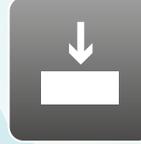
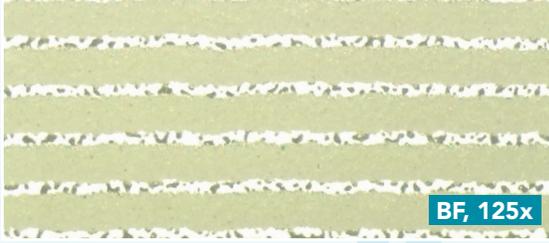


Aka-Brief #2 Condensateur en céramique

1						
	Piatto 220+	Water	300 rpm	20 N	Until plane	BF, 125x
2						
	Allegran 3	DiaUltra 6 µm	150 rpm	30 N	3:00 min	BF, 125x
3						
	Daran	DiaUltra 1 µm	150 rpm	25 N	2:30 min	BF, 250x
4						
	Chemal	Fumed Silica 0.2 µm Alkaline	150 rpm	15 N	2:00 min	BF, 125x

Les temps sont indiqués pour un système de préparation de 300 mm et les forces pour un échantillon individuel de 40 mm de diamètre.

Sur un système de 250 mm, les temps doivent être augmentés de 30 %, sur un système de 200 mm de 100 %.

La force doit être augmentée pour les échantillons plus grands et diminuée pour les échantillons plus petits.

La vitesse de rotation de la tête (porte-échantillon ou plaque porte-échantillon) utilisée est de 150 tr/min.

Le temps et la force peuvent varier en fonction de l'équipement.

SOMEKO